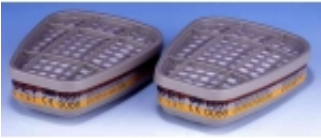


Link do produktu: <https://www.metallo.pl/3m-6057-pochlaniacz-abe1-para-p-809.html>



3M™ 6057 Pochłaniacz ABE1 - para

Cena brutto	62,24 zł
Cena netto	50,60 zł
Numer katalogowy	6057
Producent	3M™

Opis produktu

Cena za komplet (2 sztuki)

Klasa ochrony: ABE1
Ochrona: pary organiczne, gazy nieorganiczne, gazy kwaśne

3M™ 6057 Podstawowe cechy:

- lekkie;
- niskie opory oddychania;
- dobrze wyważone po zamocowaniu do części twarzowej;
- unikalny trapezoidalny kształt nie ogranicza pola widzenia;
- system łączników bagnetowych zapewnia precyzję i niezawodność mocowania;
- uniwersalne zastosowanie: można używać ze wszystkimi półmaskami i maskami serii 3M 6000 oraz półmaskami serii 7500;
- wszystkie pochłaniacze serii 3M 6000 mogą być stosowane w połączeniu z filtrami serii 3M 5000 chroniącymi przed cząstkami stałymi;
- oznaczone EN141/CE;
- stosowane z półmaskami i maskami pełnymi:

Zastosowanie poszczególnych klas pochłaniaczy

POCHŁANIA CZ	ZAGROŻENIA	PRZYKŁADOWE APLIKACJE
6051 A1 6055 A2 EN141	Pary organiczne	- Wszędzie, gdzie stosuje się tradycyjne farby (w zależności od warunków zastosowania) - Produkcja pojazdów - Produkcja samolotów i modernizacja - Budowa łodzi - Produkcja atramentów i barwników oraz ich stosowanie - Wytwarzanie i stosowanie materiałów samoprzylepnych - Produkcja farb i lakierów - Wytwarzanie i stosowanie żywic
6054 K1 EN141	Amoniak i pochodne amoniaku	- Produkcja i konserwacja sprzętu chłodniczego - Agrochemia
6057 ABE1 EN141	Pary organiczne, gazy nieorganiczne, gazy kwaśne	Jak 6051 oraz: - Procesy elektrolityczne - Czyszczenie kwasowe - Wytrawianie metali

		- Trawienie metali - Występowanie chloru, wybielaczy, chlorowodoru, dwutlenku siarki, siarkowodoru, rozpuszczalników
6059 ABEK1 EN141	Pary organiczne, gazy nieorganiczne, gazy kwaśne, amoniak i pochodne	- Tak jak 6054 i 6057
6096 HgP3 EN141 i EN143	Pary rtęci, chlor i pyły	- Laboratoria (występowanie par rtęci i chloru) - Występowanie cząstek stałych
6098 AXP3 EN371 i EN143	Pary organiczne (temperatura wrzenia	- Występowanie acetonu, acetaldehydu, eteru metylowego, izobutanu oraz pyłów
6099 ABEK2P3 EN141 i EN143	Pary organiczne, gazy nieorganiczne, gazy kwaśne, amoniak i pochodne amoniaku oraz pyły (do użytku wyłącznie z maską pełną)	- Występowanie rozpuszczalników (etylometyloketon, toluen, ...) - Występowanie chloru, wybielaczy, chlorowodoru, dwutlenku siarki, siarkowodoru, amoniaku, metyloaminy oraz pyłów